

The thin nickel layer removal liquid of the printed circuit board

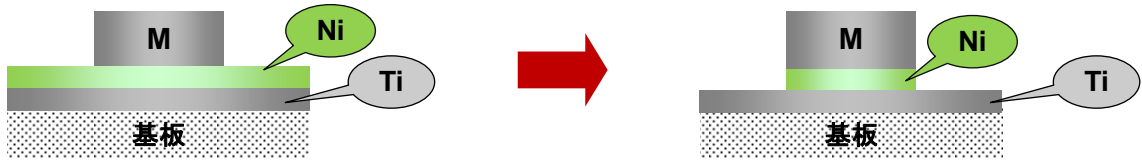
ニッケル選択エッチング液-NC

Nickel selective etchant-NC

特長

- ニッケル以外の金属との選択エッチング性に優れています。
- 穏和な条件でシード層(ニッケルスパッタ)をエッチングすることができます。
- 処理温度、処理時間により、エッチング速度のコントロールが可能です。
- 緩和な条件で簡単に分析管理することができます。

<用途例>	溶解する目的の金属	溶解しない目的の金属【 M 】
		Ni



使用条件

	範囲
処理温度	45°C (35~55°C)
処理時間	任意 (Ni 層の厚さにより調整してください)
処理方法	浸漬処理・揺動攪拌

Fig.1 処理温度との関係

